

洗浄技術の2nmデバイス量産への挑戦

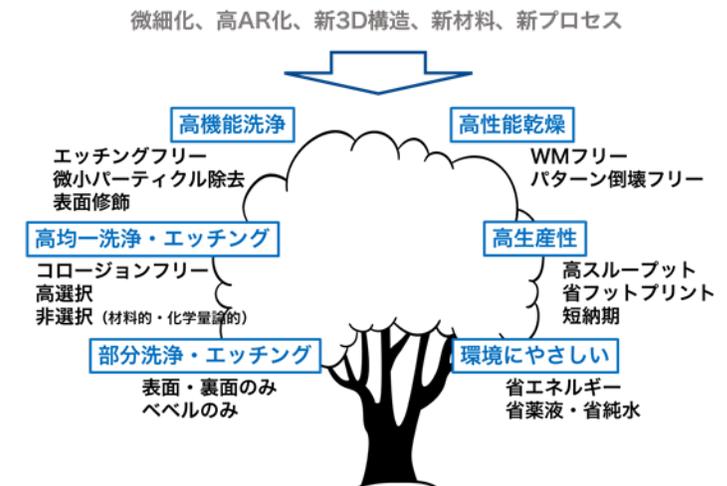
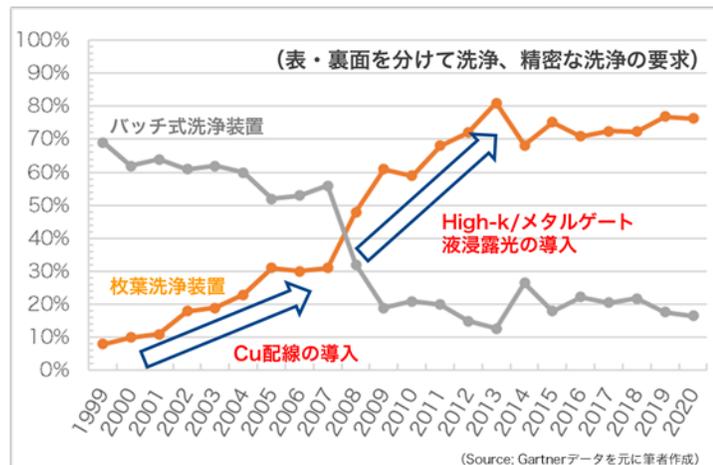
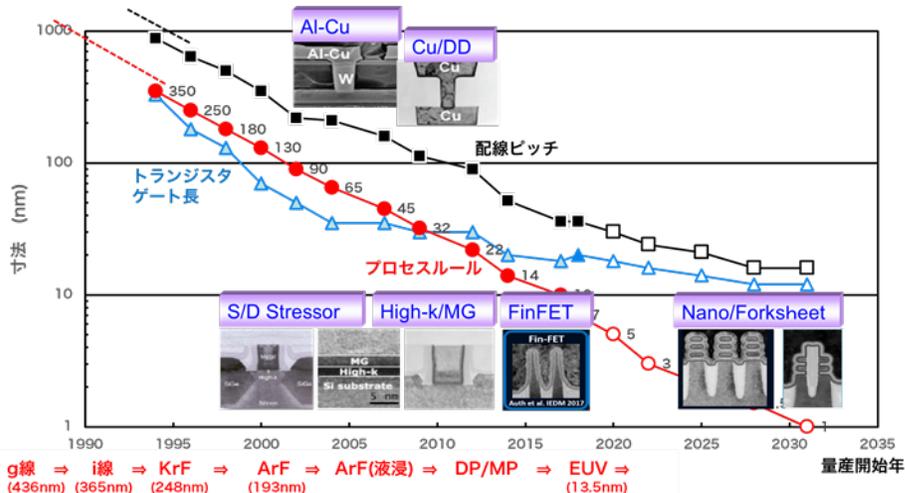
(株)SCREENホールディングス

シニアフェロー

灘原 壮一

洗浄技術の2nmデバイス量産への挑戦

- これまでの洗浄技術の課題と洗浄手段の変遷
- 洗浄プロセスへの要求と洗浄技術の特殊性
- 見える化・モデル化による洗浄プロセス・装置開発



データから状況を理解し、推論によってアクションを実行し、その結果を繰り返し学習することで更なるビジネス価値を生み出す

